

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Akira IKUSHIMA, Kazuya SAITO, Takashi MIURA

and Shogo NASUDA

Serial no. Filed

09/848,246

May 3, 2001

For

METHOD OF MANUFACTURING AN OPTICAL

FIBER

Group Art Unit

1731

Examiner Docket

John Hoffmann

ADACHI P163USP2

The Commissioner of Patents and Trademarks Washington, D.C. 20231

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY

Dear Sir:

A claim for priority is hereby made under the provisions of 35 U.S.C. § 119 for the above-identified United States Patent Application based upon Japanese Patent Application No. 2000-134787 filed May 8, 2000. A certified copy of said Japanese application is enclosed herewith.

In the event that there are any fee deficiencies or additional fees are payable, please charge the same or credit any overpayment to our Deposit Account (Account No. 04-0213).

Respectfully submitted.

Michael J. Bujold, Reg. No. 32,018 Customer No. 020210

Davis & Bujold, P.L.L.C.

Fourth Floor

500 North Commercial Street Manchester NH 03101-1151 Telephone 603-624-9220

Facsimile 603-624-9229

E-mail: patent@davisandbujold.com

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service, with sufficient postage, as First Class Mail in an envelope addressed to: Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231 on May 25, 2001.

Print Name:___Michael



本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2000年 5月 8日

出願番号

Application Number:

特願2000-134787

出 願 人 Applicant (s):

北川工業株式会社 学校法人トヨタ学園

2000年10月 6日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

PI335KIT

【提出日】

平成12年 5月 8日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C03B 20/00

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市天白区久方2丁目12番1号 豊田工業

大学内

【氏名】

生嶋 明

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市天白区久方2丁目12番1号 豊田工業

大学内

【氏名】

齊藤 和也

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市中区千代田2丁目24番15号 北川工

業株式会社内

【氏名】

三浦 孝

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市中区千代田2丁目24番15号 北川工

業株式会社内

【氏名】

那須田 尚吾

【特許出願人】

【識別番号】

000242231

【氏名又は名称】

北川工業株式会社

【特許出願人】

【識別番号】

592032636

【氏名又は名称】

学校法人トヨタ学園

【代理人】

【識別番号】

100082500

【弁理士】

【氏名又は名称】 足立 勉

【電話番号】 052-231-7835

【選任した代理人】

【識別番号】 100106035

【弁理士】

【氏名又は名称】 田中 敏博

【電話番号】 052-231-7835

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007102

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9720033

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ファイバの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリカガラスファイバにバッファコーティングした光ファイバの製造に際して、

シリカガラス母材から紡糸されたシリカガラスファイバに紫外線を照射して該 シリカガラスファイバ中に多くの構造欠陥を積極的に発生させ、

前記紡糸時の余熱又は加熱により前記構造欠陥を取り除くことによって前記シ リカガラスファイバの紫外線耐性を向上させる

ことを特徴とする光ファイバの製造方法。

【請求項2】 請求項1記載の光ファイバの製造方法において、

前記構造欠陥を取り除くための加熱をバッファコーティングに先立って実施することを特徴とする光ファイバの製造方法。

【請求項3】 請求項1記載の光ファイバの製造方法において、

前記構造欠陥を取り除くための加熱をバッファコーティングの後に実施することを特徴とする光ファイバの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、シリカガラスファイバの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

シリカガラスファイバを使用した光ファイバは、例えばエキシマレーザリソグラフィー用フォトマスク、紫外線硬化樹脂の照射用の紫外光伝送用ライトガイド、微細加工分野や医療分野などにおいて紫外光 (特にエキシマレーザ光) の伝送用に使用されている。

[0003]

紫外光の伝送用に使用する場合、例えば紫外線硬化樹脂の照射用に使用した場合、紫外光の短波長化および光パワーの増大により、樹脂の硬化時間短縮につな

がるなど、短波長高出力の紫外光の特性を最大限に活かすことができるので、より短波長で且つ光パワーの大きな紫外光を伝送させることが要求されている。

[0004]

しかし、シリカガラスに紫外光を伝送させると、シリカガラス中に構造欠陥が生じて透過率が悪化するという問題がある。このシリカガラスの透過率の悪化は、紫外光が短波長であるほど、また、光パワーが大きいほど顕著にあらわれる。そのため、光源としてエキシマレーザを使用する際には、KrFエキシマレーザ(波長:248nm)→ArFエキシマレーザ(波長:193nm)→F2エキシマレーザ(波長:157nm)の順番で透過率は悪化する。また、光源として光パワーの小さなランプ類(ハロゲンランプ、重水素ランプなど)を使用する場合よりも、光パワーの大きなレーザ(KrF, ArF、F2などの各種エキシマレーザ)を使用する場合の方が透過率は悪化する。

[0005]

そこで、紫外光の照射によるシリカガラスの透過率の悪化を抑制する(すなわち、紫外線耐性を向上させる)ために、シリカガラス中の水酸基濃度を高める技術が提案されたが(特開平4-342427号、特開平4-342436号など)、シリカガラス中の水酸基濃度が高くなると紫外吸収端の波長が長くなるため、短波長(特に真空紫外域)の紫外光を伝送させることができなくなるという問題があった。

[0006]

この問題は、シリカガラスに紫外線を照射してシリカガラス中に多くの構造欠陥を積極的に発生させ、その紫外線照射の後に又は紫外線照射と同時に熱処理を施して構造欠陥を取り除く方法(特開2000-86258号公報)により解決された。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

ところが、特開2000-86258号公報に開示される方法をシリカガラスファイバに適用するに当たって、次のような問題が生じた。

まず構造欠陥を発生させるためにファイバの端面からハイパワーの紫外線を繰

り返し照射すると、照射された端部側だけに劣化が発生し、紫外線が他の端部まで到達しない。よって、短いファイバならともかく長いファイバの場合にはファイバの全長にわたっての処理ができない。また、ファイバを短く(例えば1 m程度に)切断して処理することも考えられるが、1本ずつ処理するのでコストアップになり、長尺対応ができないという問題もある。

[0008]

一方、紫外線のパワーを落として照射すればより長いファイバを処理できるが 、かなりの時間をかける必要があるので量産には向かない。

或いは光ファイバの側面側から紫外線を照射することも考えられるが、樹脂製のバッファコーティング(外面保護膜)の場合には紫外線の照射熱で溶融されるという問題があり、金属コーティングの場合には紫外線を透過させないという問題がある。

[0009]

本発明は、紫外線照射と熱処理により改質されたシリカガラスを使用する光ファイバの製造に当たって、長尺の光ファイバを効率よく量産することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の光ファイバの製造方法は、シリカバラス母材から紡糸されたシリカガラスファイバに紫外線を照射して該シリカガラスファイバ中に多くの構造 欠陥を積極的に発生させ、

前記紡糸時の余熱又は加熱により前記構造欠陥を取り除くことによって前記シリカガラスファイバの紫外線耐性を向上させる ことを特徴とする。

[0011]

請求項2記載の光ファイバの製造方法請求項1記載の光ファイバの製造方法に おいて、

前記構造欠陥を取り除くための加熱をバッファコーティングに先立って実施することを特徴とする。

[0012]

請求項3記載の光ファイバの製造方法請求項1記載の光ファイバの製造方法に おいて、

前記構造欠陥を取り除くための加熱をバッファコーティングの後に実施することを特徴とする。

[0013]

【発明の実施の形態】

請求項1記載の製造方法は、例えば図1に例示する装置にて実施される。

この図1(a)の例では、紡糸加熱炉にてシリカガラスの母材を加熱し、その 先端からシリカガラスファイバを引き出して紡糸する。紫外線照射域において、 紡糸されたシリカガラスファイバに例えば側面から紫外線を照射する。これによってシリカガラスファイバ中に多くの構造欠陥が発生する。

[0014]

これらの構造欠陥は熱処理によって取り除かれ、シリカガラス中のSi-O-Siネットワークの結合角の平均が熱処理前の値に比べて広がり、構造緩和が進んで構造的に安定なガラスとなり、紫外線照射による欠陥の生成が抑制される。つまり、紫外線耐性の高いシリカガラスファイバとなる。なお、この方法により紫外線耐性を高めると、放射線の照射によるシリカガラスの透過率の悪化を抑制する(すなわち、放射線耐性を向上させる)こともできる。

[0015]

紡糸に伴う加熱の余熱が上記の熱処理に十分であれば改めてシリカガラスファイバを加熱する必要はないが、余熱だけでは不十分なら、図1(b)に例示するように、紫外線照射域に続けて加熱域を設け、ここで加熱してもよい。

紫外線照射を(図1(b)の例では加熱処理も)受けたシリカガラスファイバは、線径測定器を通過する際に線形を測定され、この測定値に基づいて線形制御回路がキャプスタンの回転速度(紡糸速度)を制御する。また、線径測定器を通過後にバッファコーティングが施されて光ファイバとして完成し、巻き取り機によって巻き取られる。線径測定器、コーティング装置、線径制御回路、キャプスタン及び巻き取り機は公知ものと変わるところはなく、またこれらの動作も公知

の場合と同様である。

[0016]

シリカガラスファイバに対する紫外線照射処理および熱処理については、以下 の条件および特徴があげられる。

照射する紫外線の波長は、50nm~300nmが適当であり、望ましくは130nm~250nm、特に望ましくは150nm~200nmである。この波長範囲より長くなると紫外線耐性・放射線耐性向上効果は小さくなる傾向があり、短くなると紫外線耐性・放射線耐性向上効果は飽和する傾向がある。

[0017]

照射する紫外線の強度は、0.01mJ/cm2~1000mJ/cm2が適当であり、望ましくは1mJ/cm2~500mJ/cm2、特に望ましくは10mJ/cm2~300mJ/cm2である。この強度範囲より強くなるとシリカガラスの劣化が大きくなる傾向があり、弱くなると紫外線耐性・放射線耐性向上効果は小さくなる傾向がある。

[0018]

紫外線源には特に限定はなく、例えばArFエキシマレーザ、KrFエキシマレーザ、エキシマランプ、重水素ランプ等を使用できる。

紫外線の照射は構造欠陥が発生するのに十分なだけ(これは紫外線透過率の減少として確認できる。)行う必要があり、紫外線透過率の減少が飽和するまで照射すればよいといえる。

[0019]

ただし、本発明の場合、シリカガラスファイバを紡糸しながら紫外線を照射するので、照射(紡糸)しながら紫外線透過率の減少を確認するのは難しい。

したがって、紫外線の強度、紡糸速度、シリカガラスファイバの材質、サイズなどにより、予め実験などで適切な照射条件を求めておき、その条件に従って紫外線の照射を行うのが望ましい。

[0020]

熱処理温度は、100 \mathbb{C} \sim 1600 \mathbb{C} が適当であり、望ましくは200 \mathbb{C} \sim 1400 \mathbb{C} 、特に望ましくは300 \mathbb{C} \sim 1300 \mathbb{C} である。この温度範囲を外れる

と紫外線耐性・放射線耐性向上効果は小さくなる傾向がある。したがって、上述 の加熱域を設けるか否かは、十分な紫外線の照射が行われた時点以後のシリカガ ラスファイバの温度(紡糸の余熱温度)が、前記の温度範囲にあるか否かで決め ればよい。

[0021]

熱処理(余熱または加熱)によるSi-O-Siネットワークの結合角の変化は、赤外吸収測定による2260cm⁻¹付近の赤外吸収ピーク位置を分析すれば明らかにできる。具体的には、シリカガラスの構造緩和が進むほど(すなわち、紫外線耐性が向上するほど)赤外吸収測定による2260cm⁻¹付近の赤外吸収ピーク位置は、約2255cm⁻¹~約2275cm⁻¹の範囲で高波数側(低波長側)にシフトする。

[0022]

ただし、本発明の場合、シリカガラスファイバを紡糸しながらの熱処理となるので、赤外吸収ピーク位置をリアルタイムで分析してSi-O-Siネットワークの結合角の変化を確認するのは難しい。

このため、加熱域を設ける場合には、シリカガラスファイバの紡糸速度を考慮して、熱源温度や加熱域の全長などを設定する必要がある。これも、紫外線照射と同様に、予め実験などで適切な加熱条件を求めておき、その条件に従って加熱を行うのが望ましい。

[0023]

公知のシリカガラスの光ファイバの構造は、心部からコア、クラッド、バッファコーティングの3層構造で、クラッドにはフッ素添加シリカガラスが、コアには純粋シリカガラス、OH添加シリカガラスまたはクラッドより低濃度のフッ素を添加したシリカガラスが使用されているが、本発明はこのような公知の構造の光ファイバに適用可能であることは勿論であり、他の種類のシリカガラスファイバを使用する光ファイバであっても適用できる。

[0024]

また、コーティングの材質等にも特に限定はないが、熱処理のために比較的高温を要するので、耐熱性に劣るバッファコーティングの場合(例えば樹脂コーテ

イングの場合)には、請求項2記載のように、構造欠陥を取り除くための加熱を バッファコーティングに先立って実施するのが好ましい(図1 (b) 参照)。

[0025]

一方、耐熱性に優れる材料(例えばアルミニウムや金などの金属)のバッファコーティングは熱処理のための高温にも十分に耐えるから、図1 (a) に破線で示した位置(コーティング後)に例えば加熱炉を配置して、ここで熱処理してもよい(請求項3記載の構成を採用できる。)。もちろん、コーティングに先立って加熱処理してもよい(請求項2記載の構成でもよい。)。つまり、耐熱性のバッファコーティングの場合には、加熱位置を選択する上での自由度が高いといえる。

[0026]

なお、紫外線照射後の加熱は電気炉、赤外線ランプや赤外線レーザによる照射 が推奨されるが、これらに限定されない。ただし、放射 (ラジエーション) によ る非接触型の加熱が望ましい。

また金属コーティングは近赤外線を良好に吸収するので、金属コーティング後に加熱する場合には近赤外線を使用するとよい。

[0027]

【発明の効果】

以上説明したとおり、本発明の光ファイバの製造方法によれば、母材からの紡糸時にシリカガラスファイバに紫外線を照射して構造欠陥を発生させ、紡糸時の余熱または別途行う加熱によって構造欠陥を取り除いて、シリカガラス中のSi-〇-Siネットワークの結合角の平均を熱処理前の値に比べて広げることで、光ファイバを構成するシリカガラスファイバの紫外線耐性を高めることができる

[0028]

紫外線をシリカガラスファイバの側面から照射すればよいから、シリカガラスファイバの長さには制限はなくなる。これにより紫外線耐性が高いシリカガラスファイバを使用した長尺の光ファイバを製造できる。

しかも、従来の光ファイバの製造工程に紫外線照射域を設けるだけでよく、ま

た余熱による熱処理が十分ではないときに限って別途加熱域をもうければよいから、既設の光ファイバ製造設備をそのまま活用することが可能になり、新規な設備投資は(紫外線照射のための設備、場合によって加熱設備)は最低限で済む。

[0029]

請求項2記載の発明は、耐熱性に劣るバッファコーティングの場合 (例えば樹脂コーティングの場合) に好適である。

請求項3記載の発明は、耐熱性に優れる材料(例えばアルミニウムや金などの 金属)のバッファコーティングを用いる場合に適している。

[0030]

なお、本発明はこのような実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨 を逸脱しない範囲でさまざまに実施できることは言うまでもない。

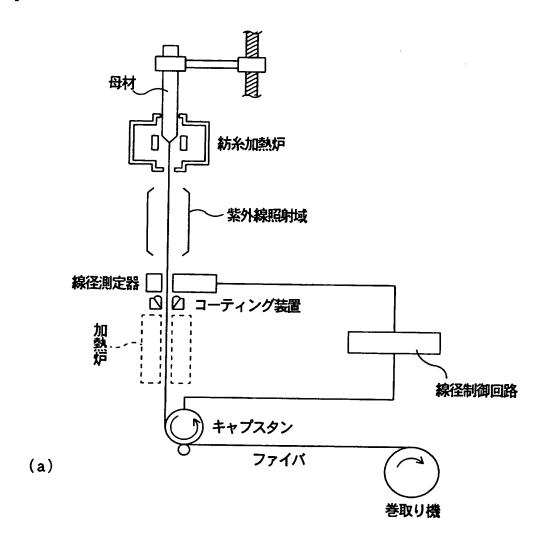
【図面の簡単な説明】

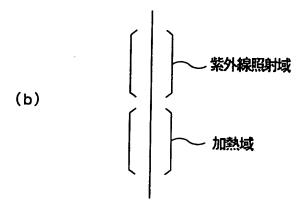
【図1】 本発明の実施形態の説明図である。

【書類名】

図面

【図1】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 紫外線照射と熱処理により改質されたシリカガラスを使用する光ファイバの製造に当たって、長尺の光ファイバを効率よく量産すること。

【解決手段】 紡糸加熱炉にてシリカガラスの母材を加熱し、その先端からシリカガラスファイバを引き出して紡糸する。紫外線照射域において、紡糸されたシリカガラスファイバに例えば側面から紫外線を照射する。これによってシリカガラスファイバ中に多くの構造欠陥が発生する。構造欠陥は熱処理によって取り除かれ、シリカガラス中のSi-O-Siネットワークの結合角の平均が熱処理前の値に比べて広がり、構造緩和が進んで構造的に安定なガラスとなり、紫外線照射による欠陥の生成が抑制される。つまり、紫外線耐性の高いシリカガラスファイバとなる。熱処理は紡糸時の余熱でよいが、不十分な場合には別途加熱域を設けて加熱すればよい。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000242231]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 愛知県名古屋市中区千代田2丁目24番15号

氏 名 北川工業株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[592032636]

1. 変更年月日

1992年 2月10日

[変更理由]

新規登録

住 所

愛知県名古屋市天白区久方2丁目12番地1

氏 名

学校法人トヨタ学園